

**PENGARUH DOSIS DAN ENERGI ION BORON TERHADAP
RESISTIVITAS SILIKON AMORF TERHIDROGENASI
HASIL IMPLANTASI**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat sarjana S-1**



disusun oleh :

Satriyo Ari Wibowo

J 401 95 1351

**JURUSAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2001**